PCT

世界知的所有権機関 国際事務局 特許協力約に基づいて公開された国際



(51) 国際特許分類7

C08G 77/38, 77/14, 77/06, C08L 83/08

(11) 国際公開番号 A1 WO00/59987

(43) 国際公開日

2000年10月12日(12.10.00)

(21) 国際出願番号

PCT/JP00/01955

(22) 国際出願日

2000年3月29日(29.03.00)

(30) 優先権データ

特願平11/89441

1999年3月30日(30.03.99) J

(71) 出願人(米国を除くすべての指定国について)

新日鐵化学株式会社

(NIPPON STEEL CHEMICAL CO., LTD.)[JP/JP]

〒141-0031 東京都品川区西五反田七丁目21番11号 Tokyo, (JP)

(72) 発明者;および

(75) 発明者/出願人(米国についてのみ)

藤山 毅(FUJIYAMA, Takeshi)[JP/JP]

〒292-0835 千葉県木更津市築地1番地

新日鐵化学株式会社 電子材料開発センター内 Chiba, (JP)

寺本武郎(TERAMOTO, Takero)[JP/JP]

〒141-0031 東京都品川区西五反田七丁目21番11号

新日鐵化学株式会社内 Tokyo, (JP)

(74) 代理人

弁理士 成瀬勝夫, 外(NARUSE, Katsuo et al.)

〒105-0003 東京都港区西新橋2丁目11番5号

セントラル新橋ビル5階 Tokyo, (JP)

(81) 指定国 KR, US, 欧州特許 (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE)

添付公開書類

国際調査報告書

(54)Title: SILICONE RESIN AND PHOTOSENSITIVE RESIN COMPOSITION CONTAINING THE SAME

(54)発明の名称 シリコーン樹脂及びこれを含有する感光性樹脂組成物

(57) Abstract

A photosensitive silicone resin and a resin composition containing the silicone resin. The silicone resin is characterized by comprising a polyorganosilsesquioxane in which all or part of the molecular ends each has bonded thereto a triorganosilyl group represented by general formula (1). The composition is characterized by being obtained by incorporating an acid generator into this silicone resin. In the formula, R represents a divalent organic group, and R' represents a divalent group or direct bond. The silicone resin and the photosensitive resin composition have excellent performance when used as a resist material for the multilayer resist method or for forming PDP barriers. The resist film formed therefrom has excellent plasma resistance (resistance to O₂-RIE), and can give a pattern having a high aspect ratio.

(57)要約

この発明は、感光性シリコーン樹脂及びこれを配合した樹脂組成物に関する。この発明のシリコン樹脂は、ポリオルガノシルセスキオキサンの分子鎖末端の全部又は一部に、下記一般式(1)で表わされるトリオルガノシリル基が結合していることを特徴とするシリコーン樹脂である。そして、この発明の感光性樹脂組成物は、このシリコーン樹脂に酸発生剤を配合したことを特徴とする感光性樹脂組成物である。

$$H_3C$$
 CH_3 CH_3 H_3C CH_3 CH_3 CH_3 CH_3 CH_3 CH_3 CH_3 CH_3 CH_3 CH_3

(但し、式中Rは2価の有機基を示し、R'は2価の基又は直結合を示す) このシリコーン樹脂及び感光性樹脂組成物は、多層レジスト法用のレジスト材やPDP障壁形成用レジスト材として優れた性能を示し、耐プラズマ性(耐O2-RIE)性にも優れ、これを用いてパターンを形成したとき、高いアスペクト比を得ることができる

PCTに基づいて公開される国際出願のパンフレット第一頁に掲載されたPCT加盟国を同定するために使用されるコード(参考情報) アラブ首長国連邦 アンティグア・バ アルバニア トミニカ アルジェリア エストニア スペインラン フランス スーダンスウェーラシンガポー アルバニア アルメニア オーストリア オーストラリア アゼルバイジャン ボズニア・ヘルツェゴビナ バルバドス セネガル スワジラン BA BB 21/2 ブルギナ・ファソ ブルギリア モルトソア マダガスカル マケドニア旧ユーゴスラヴィア 共和国 マリ カナダ 中央アフリカ I D マラウイ - トジボアール INSTPEGE ユーゴースラヴィア 南アフリカ共和国 中国 **ーンエー** オランダ コスタ・リカ キューバキプロス キルギスタン 北朝鮮 ポルトガル

明細書

シリコーン樹脂及びこれを含有する感光性樹脂組成物

技術分野

本発明は、レジスト材等として有用なシリコーン樹脂及びこれを含有する感光性樹脂組成物に関する。

背景技術

微細加工を必要とする半導体デバイスを初めとする各種電子デバイス分野では、デバイスの高密度、高集積化の要求が高まっており、この要求を満たすにはパターンの微細化が必須となってきている。また、プラズマディスプレイパネル(PDP)では、表示放電空間を大きくして高輝度の発光を可能とするため、幅に対して厚みが大きい高アスペクト比の障壁が要求される。

パターンの微細化のための方法として、フォトレジストのパターン形成の際に使用する光の波長を短くする方法がある。しかし、光の短波長化は、焦点深度(DOF)を減少させ、感度やアスペクト比が低下するという問題を生じさせる。このような問題を解決するため、多層レジスト法が提案されている。この方法は、酸素プラズマにより容易にドライエッチングされるノボラック樹脂やポリイミド樹脂のような材料を基板上にスピンコートして平坦化し、この上で耐酸素ドライエッチング性を有するレジストによりパターン形成を行ない、その後酸素プラズマによる異方性エッチングにより下層にパターンを転写する方法である。この方法では、アスペクト

比の高いパターンを得ることができるので、耐酸素プラズマエッチング性 を有するレジスト材の検討が盛んになされている。

シリコーン樹脂を利用したレジスト材は、耐酸素プラズマエッチング性に優れることが知られており、例えば特開平7-56354号公報や特開平8-193167号公報では、ラダー型のポリシロキサンエステルやエポキシ基を含むアルキル置換基を有するポリシロキサンと露光により酸を発生する感光性化合物の両者よりなる組成物が提案されている。また、特開平6-27671号や特開平6-95385号公報では、ポリシロキサンにジアゾナフトキンスルホニルオキシ基やアジド基が結合した感光性のシリコーン樹脂含有レジスト材組成物が提案されている。

また、プラズマディスプレイパネル(PDP)の障壁(リブ)に関しては、アスペクト比を高めるために、感光性樹脂に無機粉体を配合したペーストを使用してリブを構成する方法が特開平10-62981号公報に記載されている。そして、これに使用されている感光性樹脂はアクリレート等である。

ところで、ポリオルガノシルセスキオキサンは、ポリシロキサンと略称されることがあるが、これには、篭型、ラダー型及びランダム型があることが知られており、これらの構造、製法については、WO98/41566号公報、特開平6-329687号公報、特開平6-248082号公報等に詳しく記載されている。このようなポリオルガノシルセスキオキサンの末端に官能基を導入する方法についても、上記WO98/41566号公報等に詳しく記載されている。

本発明は、多層レジスト法用のレジスト材やPDP障壁形成用レジスト材として優れた性能を示すシリコーン感光性樹脂を提供することを目的と

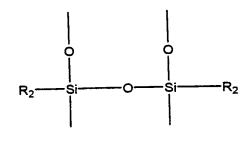
する。また、本発明は、耐プラズマ性(耐O2-RIE)性に優れると共に、 これを用いてパターンを形成したとき、高いアスペクト比を得ることがで きるレジスト材を提供することを目的とする。

発明の開示

本発明は、ポリオルガノシルセスキオキサンの分子鎖末端の全部又は一部に、下記一般式(1)で表わされるトリオルガノシリル基が結合していることを特徴とするシリコーン樹脂である。

(1)

(但し、式中Rは2価の有機基を示し、R'は2価の基又は直結合を示す)また、本発明は、ポリオルガノシルセスキオキサンが下記一般式(2)で表わされる繰り返し単位からなり、且つ、平均の繰り返し数が2~500である前記のシリコーン樹脂である。



(2)

(但し、式中R2は置換基を有してもよいフェニル基を示す)

また、本発明は、ポリオルガノシルセスキオキサンが、ラダー型、篭形 及び篭形とラダー型の混在型から選ばれる1種又は2種以上の混合物であ PCT/JP00/01955 WO 00/59987

り、GPCにより測定されるポリスチレン換算の重量平均分子量Mwが800~100,000である前記のシリコーン樹脂である。

また、本発明は、一般式 1 において、R が $-R_1$ COO X_1 - 又は $-R_1$ COO X_1 - 又は $-R_1$ COO X_1 - Si(CH_3) $_2$ - O - (但し、 R_1 は多価カルボン酸又はその誘導体から生じる 2 価の残基、 X_1 は 2 価の基を示す)である前記のシリコーン樹脂である。。 更に、本発明は前記のシリコーン樹脂に、露光により酸を発生する酸発生剤を配合したことを特徴とする感光性樹脂組成物である。

更にまた、本発明は、ポリオルガノシルセスキオキサンと、X- $Si(R_3)_2$ - Y 又は X- $Si(R_3)_2OSi(R_3)_2$ - Y (但し、X 及びY はカルボキシル基と結合しうる基又は主鎖ポリオルガノシルセスキオキサンの末端OH基又は末端に生じるOM基(M はアルカリ金属)と反応可能な官能基、 R_3 は 1 価の有機基を示す)とを反応させて、ポリオルガノシルセスキオキサンの末端の全部又は一部に X 又はY を有する末端変性ポリオルガノシルセスキオキサンを生成させ、次にこの末端基に t- BuOOC - R_1 - COOH (但し、t- Bu は t- T チル基を、 R_1 は多価カルボン酸又はその誘導体の残基を示す)を反応させて前記のシリコン樹脂を製造する方法である。ここで、 R_3 はアルキル基、アリール基等の 1 価の有機基であるが、好ましくはメチル基であり、また、 R_3 は同一分子中に 1 種類であっても、2 種類以上であってもよい。

本発明のシリコーン感光性樹脂は、ポリオルガノシルセスキオキサンの分子鎖末端の全部又は一部に、前記一般式(1)で示されるトリオルガノシリル基が結合している構造を有する。主鎖のポリオルガノシルセスキオキサンは、(R₂Si₂O₃) n なる一般式で表わすことができ、ここで、nは繰り返し数を示し、2以上である。好ましいポリオルガノシルセスキオキ

PCT/JP00/01955 WO 00/59987

サンは、前記一般式 (2) で表わされる繰り返し単位を有し、その平均の繰り返し数が 2~5000、より好ましくは 5~500であるものである。また、R2は1価の有機基を示し、アリール基、アルキル基等の炭化水素基やアルコキシ基等であることができるが、好ましくは炭素数 1~6のアルキル基又は置換基を有してもよいフェニル基であり、より好ましくはフェニル基である。

一般式(1)で表わされるトリオルガノシリル基において、Rは2価の有機基であり、上記一般式(1)で示されるように R はカルボン酸の残基を含むものということができる。 R'は2価の基又は直結合を示すが、2価の基の場合、他方はポリオルガノシルセスキオキサンの末端のSi-O-と結合している。このトリオルガノシリル基の末端 t - ブチル基は光照射により酸発生剤より生成した酸に触れると脱離して、遊離のカルボキシル基が生成し、シリコーン樹脂のアルカリ溶解性が高められるので、この性質を利用してパターニングが行われる。

2価の基尺を与えるカルボン酸としては、安息香酸、酢酸等のモノカルボン酸や多価カルボン酸があるが、多価カルボン酸が好ましい。多価カルボン酸としては、ピロメリット酸、トリメリット酸、フタル酸、ビフェニルジカルボン酸、ビフェニルテトラカルボン酸、ビフェニルへキサカルボン酸、ベンゾフェノンジカルボン酸、ベンゾフェノンテトラカルボン酸、ジフェニルエーテルジカルボン酸、ジフェニルエーテルジカルボン酸、ジフェニルスルホンテトラカルボン酸、ジフェニルスルホンジカルボン酸、ジフェニルスルカンイドジカルボン酸、ジフェニルスルフィドテトラカルボン酸、ベンズアニリドジカルボン酸、ベンズアニリドトリカルボン酸、ベンズアニリドテトラカルボン酸、ベンズアニリドテトラカルボン酸、ベンズアニリドテトラカルボン酸、ベンズアニリドペンタカルボン酸、シク

ロヘキサンジカルボン酸、シクロヘキセンジカルボン酸、こはく酸、アジ ピン酸、マレイン酸、フマル酸等が挙げられる。

多価カルボン酸の場合、 t-ブチル基と結合しない他のカルボキシル基は、遊離のカルボキシル基(\cdot COOH)として存在してもよく、また、エステル、塩等を形成していてもよい。特に、カルボキシル基の一つは、 t-Bu-OOC-R₁-COO-X-S_i (Me) ₂-のようにエステル結合となって、 2 価の基Xを介し又は介さずして、 S_i と結合していることが好ましい。ここで、一般式(1)のRは、R₁-COO-Xに対応し、Xはアルキレン、アリーレン等の 2 価の基又は直結合である。

多価カルボン酸が3価カルボン酸以上の場合、少なくとも1つのカルボキシル基が残るが、これはカルボキシル基のままであっても、エステルや塩のような中性の形となっていてもよい。そして、エステル等の中性の形で存在すれば、アルカリ溶解性が乏しいものとなる。光照射により酸発生剤から生成した酸により t ーブチル基との結合が外れてカルボン酸が生成し、アルカリ溶解性が高まるという現象を利用してパターンニングを行う場合、露光部分と未露光部分とのアルカリ溶解性の差が大きいことが望ましいため、遊離のカルボキシル基はエステルの形としておくことが好ましく、そのエステルの形としては t ーブチルアルコール又はその誘導体を反応させて得られる t ーブチルエステルの形が好ましい形の一つである。

Rは、カルボン酸残基を含むだけでなく、前記のようにポリオルガノシルセスキオキサンの末端を変性する末端変性剤の残基の一部を含み得る。好適な末端変性剤は、X-Si(CH₃)₂-Yで表わすことができ、Yは主鎖であるポリオルガノシルセスキオキサンと結合しうる官能基であり、Xはカルボキシル基のような基と結合しうる官能基である。例えば、X-S

PCT/JP00/01955 WO 00/59987

i(CH3)2-O-Si(CH3)2-Y(但し、式中Yは主鎖ポリオルガノシルセスキオキサンの末端OH基又は末端に生じるOM基(Mはアルカリ金属)と反応可能なエポキシ基等の官能基である)で表わされる末端変性剤と、ポリオルガノシルセスキオキサンと反応させると、片側のYを介して両者は結合し、末端がXのポリオルガノシルセスキオキサンが得られる。これに前記多価カルボン酸又はその誘導体を反応させると、Xがエポキシ基の場合は、-CH2-CH(OH)-を含むRが生成する。そして、Xを種々変化させればエステル基、アミド基等の各種の基が生成する。もちろん、上記式においてXとYとは同一であっても、なくてもよく、ポリオルガノシルセスキオキサンの末端(反応中に生じる末端基を含む)と反応性である基とRの他端側のカルボン酸基等の基又はその誘導体と反応性である基であればよい。なお、上記から明らかなように主鎖ポリオルガノシルセスキオキサンと一般式(1)で表わされるトリオルガノシリル基は、シロキサン結合で結合している必要はなく、任意の基を介して結合していることができる。

本発明のシリコーン感光性樹脂は、公知の反応を利用して製造することが可能である。例えば、末端の変性は、ポリオルガノシルセスキオキサンが末端シラノール基を有する場合は、X-Si(CH3)2-Clのようなモノハライドとを反応させて末端を変性する方法がある。好ましい末端変性法の1例としては、シラノール基を有しない篭型及び/又はラダー型のオクタフェニルセスキオキサンのようなポリオルガノシルセスキオキサンと、前記X-Si(R3)2-O-Si(R3)2-Xで表わされるような末端変性剤とを、アルカリ金属触媒の存在下で反応させると、末端にXのような官能基を有するポリオルガノシルセスキオキサンが得られる。

また、ポリオルガノシルセスキオキサンのSiと、X-Si(CH3)2 ーYのような末端変性剤のSiとは、交換反応を起こしやすいという性質 を利用した方法も有効である。この場合、X及びYの少なくとも一方はカ ルボキシル基と反応しうる基であればよい。また、Yをポリオルガノシル セスキオキサンの末端と反応し得る基として前記のような反応と交換反応 を併用することも可能である。

末端変性剤で変性されたポリオルガノシルセスキオキサンから、本発明のシリコーン樹脂を製造する方法の好ましい1例としては、前記末端変性ポリオルガノシルセスキオキサンと、 t ーブチルアルコールと多価カルボン酸又はその酸無水物等の誘導体を反応させて得られた酸性エステルとを、第4級アンモニウム塩触媒の存在下で反応させる方法がある。

本発明のシリコーン樹脂は、 $GPCにより測定されるポリスチレン換算の重量平均分子量が800~100,000、好ましくは5,000~50,000であることがよい。このシリコーン樹脂は常温固体であり、エステル類、エーテル類等多くの有機溶媒に可溶である。また、本発明のシリコーン樹脂は、一般式(1)で表されるトリオルガノシリル基を、一般式(<math>C_6H_5SiO_{3/2}$) $_n$ で表されるポリオルガノシロキサンの置換可能な末端の全部又は10%以上に有することが好ましく、例えば $_n$ が4~20当たり1つ、好ましくは $_n$ が2~8当たり1つ有することが好ましい。

本発明のシリコーン樹脂は、ポジ型レジスト材等に好適に使用できる。 このような用途に使用する場合、酸発生剤を配合する他、その感度を高め たり、耐熱性、耐プラズマ性等を高めるため、各種添加剤を配合すること ができる。

本発明の感光性樹脂組成物には、必須の添加剤として露光により酸を発

生する酸発生剤が加えられる。酸発生剤の例としては、トリフェニルスルホニウムトリフルオロスルホナート、トリフェニルスルホニウムトリフルオロメタンアンチモナート、トリフェニルスルホニウムベンゾスルホナート、シクロヘキシルメチル(2-オキソシクロヘキシル)スルホニウムトリフルオロメタンスルホナート等のスルホニウム塩化合物、ジフェニルヨードニウムトリフルオロメタンスルホナート等のヨードニウム塩、Nーヒドロキシスクシンイミドトリフルオロメタンスルホナート等が挙げられるが、これらに限定されない。なお、酸発生剤の化学式や作用については、前記特開平8-193167号公報やCMC社発行の「実用高分子レジスト材料の新展開」p57などに詳しい。酸発生剤の配合量は、全固形分中の0.2~25重量%の範囲が一般的である。

粘度を調整するため有機溶剤を用いることがよく、好ましい溶剤としてはメチルセロソルブアセテート、プロピレングリコールモノエチルエーテルアセテート、乳酸メチル、酢酸エトキシエチル、ピルビン酸メチル、メトキシプロピオン酸メチル、Nーメチルーピロリジノン、シクロヘキサノン、メチルエチルケトン、ジオキサン、エチレングリコールモノメチルエーテルアセテート、ジエチレングリコールモノエチルエーテル等が挙げられるが、これらに限定されない。

本発明の感光性樹脂組成物は、必須成分として感光性の前記シリコーン 樹脂と酸発生剤を含み、且つ溶剤を含むことが多いが、この他に必要に応 じて界面活性剤、色素、安定剤、塗布改良剤、無機粉等を配合することも できる。

本発明の感光性のシリコーン樹脂及びこれを含む樹脂組成物は、レジスト材、PDPの障壁材等として使用可能である。レジスト材として使用す

る形態には制限はないが、多層レジスト法に用いられるレジスト材として 好適である。

多層レジスト法は、基板上にノボラック樹脂等の酸素プラズマにより容易にドライエッチングされる材料をスピンコートし、この上に本発明の材料を塗布し、これをエキシマレーザ等で露光して、酸発生剤から酸を生じせしめてシリコーン樹脂を解離させ、アルカリ水溶液で現像して、パターンニングし、次いで酸素プラズマ処理により下層レジストをエッチングしてアスペクト比の高いパターンを得る方法である。

また、PDPの障壁材の製造方法としては、サンドブラスト法、埋めこみ法、フォトペースト法等が知られているが、いずれも感光性を付与したレジスト材を使用するものであり、本発明の材料はこのレジスト材として使用することができる。特に、このレジストが除去されることなく残るフォトペースト法等の方法に適用される場合、本発明の材料が有する耐プラズマ性が優れるという効果を十分に生かすことができる。

発明の最良の実施の形態

実施例 1

グリシジル基含有フェニルシルセスキオキサンは、PCT/JP98/01098 (WO98/41566) 及び特開平 10-251407 号公報記載の参考例 1 と実施例 3 を参考にして合成した。

合成例1

[篭型オクタフェニルシルセスキオキサンの合成]

105gのフェニルトリクロロシラン (0.5 モル)をトルエン 500ccに溶解し、水で加水分解が完了するまで振とうする。加水分解生成物を水洗後、

市販の 30%ベンジルトリメチルアンモニウムヒドロキシドのメタノール溶液を 16.6 c c (0.03 モル)を加え、この混合物 4 時間還流温度に加熱した。次いで、全体を冷却し、約 96 時間放置した。この時間経過後、得られたスラリーを再び 24 時間還流温度にて加熱し、次いで冷却し、濾過した。かくして篭型オクタフェニルシルセスキオキサン(C6H5SiO3/2)8 約 75 g を得た。赤外吸収スペクトル分析を測定したところ、Si-C6H5 に帰属される吸収が1595cm 1及び1430cm 1に、Si-O・Si の逆対称伸縮振動に帰属される吸収が1135 c m 1に観測され、Si・OH に帰属される吸収は3400 c m 1に観測されなかった。29Si-MASNMRを測定したところ、一77 p p mに篭型オクタフェニルシルセスキオキサン中の Si 核のシャープなシグナルが1本のみ観測された。また、o・ジクロロベンゼンを展開液としたGPCによるポリスチレン換算数平均分子量Mnは760であった。

合成例 2

「グリシジル基含有フェニルシルセスキオキサンオリゴマーの合成]

反応容器中に篭型オクタフェニルシルセスキオキサン 100gと 1,3-ビス (3-グリシドキシプロピル)・1, 1, 3, 3ーテトラメチルジシロキサン 70.3gとトルエン 400gとテトラメチルアンモニウムヒドロキシド 5 水和物 4gを仕込み、この混合物を還流温度にて強撹拌し 7 時間加熱した。仕込み時の反応液は篭型オクタフェニルシルセスキオキサンの白色粉末がトルエンに溶解しないため白色の懸濁液を呈しているが、反応が進むにつれて徐々に溶解していき 7 時間後には殆どすべて溶解し無色透明溶液となった。この溶液を室温まで冷却し沈降している不溶な未反応のテトラメチルアンモニウムヒドロキシドを濾過により除去した後、この溶液を過剰のメタノール 2000g中に注ぎ込み、末端にグリシドキシ基を有したフェニルシルセ

スキオキサンを再沈せしめた。この粘ちょうな沈殿生成物をさらにメタノールにて洗浄し、メタノールと残存トルエンを留去して薄黄色透明な粘ちょう物であるグリシジル基含有フェニルシルセスキオキサンオリゴマー120gを得た。このエポキシ当量を塩酸・ピリジン法により測定したところ945g/eqであった。GPC測定によるポリスチレン換算数平均分子量Mnは20,000であった。

合成例3

[t·ブトキシエステル基含有カルボン酸化合物の合成]

1リットル三つロフラスコに無水マレイン酸 62gとナトリウム t・ブチルアルコール 74g、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート 400gを仕込み、触媒としてナトリウムメトキシド 0.44gを添加後、150℃で 2 時間加熱還流させる。室温まで放冷した後、濃塩酸を 0.85g添加させる。得られる茶かっ色の反応溶液をナス型フラスコにいれ、エバポレーターにて溶剤であるプロピレングリコールモノメチルエーテルアセテートを留去する。その後、ジクロロメタン 600gに溶解させ、500gの蒸留水にて3回水洗した。ジクロロメタンを蒸発除去して茶褐色の粘ちょうな液体である t・ブチルエステル基を有したカルボン酸を収率 90%で得た。

合成例 4

[t-ブチルエステル基を有したフェニルシルセスキオキサンの合成]

合成例 2 で合成したグリシジル基含有フェニルシルセスキオキサン 100 gと合成例 3 で合成した t・ブチルエステル基含有カルボン酸化合物 14 g及び反応溶剤としてプロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート 100 g、触媒としてテトラエチルアンモニウムブロミド 0.2 gを三つロフラスコに仕込み、90℃にて 2 時間加熱撹拌し、茶褐色の粘ちょうな液体で t・

ブチルエステル基を有したフェニルシルセスキオキサンを収率 80%で合成した。

実施例2

(1) 本樹脂を用いたパターニング実験

実施例 1 で得られた t・ブチルエステル基を有したフェニルシルセスキオキサンのプロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート溶液 100 gに、光酸発生剤であるトリフェニルスルホニウムトリフレート (Ph₃S+OTf -) 1 g を溶解した感光性樹脂溶液を用いてガラス基板にスピンコートした後 70℃で 15 分間乾燥することでに厚さ 0.3 μ m の膜を形成させた。これにマスクを介して紫外線(248nm)を照射し、3%テトラメチルアンモニウムヒドロキシド水溶液にて現像することで明瞭なパターニング(ラインアンドスペース 0.3 μ m)を得ることができ、本樹脂がポジ型の現像性を有することを確認した。

(2) 本樹脂を用いた 2層レジストパターニング実験

シリコンウエハー上に厚さ 1μ のクレゾールノボラック系の下層レジスト膜と実施例 1 で合成した厚さ 0.1μ の t ·ブチルエステル基を有したフェニルシルセスキオキサンの上層ポジ型レジスト膜をスピンコートにより形成させ、遠紫外 (193nm)エキシマレーザーにて露光した後、2%テトラメチルアンモニウムヒドロキシド水溶液にて現像することで上層部に明瞭なパターニング $(ラインアンドスペース \ 0.1\mu)$ の形成が可能であった。その後、 O_2 -RIE 処理により下層レジストをエッチングし、次いで CF_4 -RIE 処理により上層レジストを除去することでシリコンウエハー上に幅 0.1μ m でアスペクト比 10 のクレゾールノボラック系の明瞭なパターニングが形成できた。

産業上の利用可能性

本発明のシリコーン樹脂及びこれを含む組成物は耐プラズマ性に優れたレジストを与えるため電子デバイスの精密パターニングを可能とする。また、PDPの障壁材としても優れる。また、本発明のシリコーン樹脂及びこれを含む組成物は、多層レジスト法用のレジスト材やPDP障壁形成用レジスト材として優れた性能を示す他、耐プラズマ性(耐O2-RIE)性に優れると共に、これを用いてパターンを形成したとき、高いアスペクト比を得ることができるレジスト材となる。

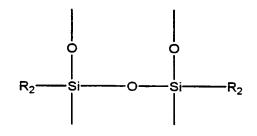
請求の範囲

(1) ポリオルガノシルセスキオキサンの分子鎖末端の全部又は一部に、 下記一般式(1)で表わされるトリオルガノシリル基が結合していること を特徴とするシリコーン樹脂。

(1)

(但し、式中Rは2価の有機基を示し、R'は2価の基又は直結合を示す)

(2) ポリオルガノシルセスキオキサンが下記一般式(2)で表わされる繰り返し単位からなり、且つ、平均の繰り返し数が2~5000である請求項1記載のシリコーン樹脂。



(2)

(但し、式中R2は置換基を有してもよいフェニル基を示す)

- (3) ポリオルガノシルセスキオキサンが、ラダー型、篭形及び篭形とラダー型の混在型から選ばれる1種又は2種以上の混合物であり、GPCにより測定されるポリスチレン換算の重量平均分子量Mwが800~100,000である請求項1記載のシリコーン樹脂。
- (4) 一般式1において、Rが-R₁ COO X₁-又は-R₁ COO X₁-Si(CH₃)₂

-O - (但し、 R_1 は多価カルボン酸又はその誘導体から生じる2価の残基、 X_1 は2価の基を示す)である請求項1記載のシリコーン樹脂。

- (5) ポリオルガノシルセスキオキサンと、X Si(R₃)₂ Y 又は X Si(R₃)₂OSi(R₃)₂ Y (但し、X 及び Y はカルボキシル基と結合しうる基又は主鎖ポリオルガノシルセスキオキサンの末端OH基又は末端に生じるOM基(Mはアルカリ金属)と反応可能な官能基、R₃は1価の有機基を示す)とを反応させて、ポリオルガノシルセスキオキサンの末端の全部又は一部に X 又は Y を末端に有する末端変性ポリオルガノシルセスキオキサンを生成させ、次にこれに t ブチルアルコールと多価カルボン酸若しくはその誘導体と反応させて得られた酸性エステルとを反応させてポリオルガノシルセスキオキサンの分子鎖末端の全部又は一部に一般式(1)で表わされるトリオルガノシリル基が結合しているシリコン樹脂とすることを特徴とする請求項1記載のシリコン樹脂の製造方法。
- (6) 請求項1~4のいずれか一つに記載のシリコーン樹脂に、露光により酸を発生する酸発生剤を配合したことを特徴とする感光性樹脂組成物。

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/JP00/01955

A. CLASSI	FICATION OF SUBJECT MATTER	27.02./00			
Int.	C1 ⁷ C08G77/38, 77/14, 77/06, C08	3683/08	Į		
	According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC				
B FIELDS	SEARCHED				
Minimum do	cumentation searched (classification system followed by	classification symbols)			
Int.	C1. C08G///38, ///14, ///06, C0	BH037 00			
	on searched other than minimum documentation to the e	etant that such documents are included i	n the fields searched		
Documentati	on searched other than minimum documentation to the e	xtent that such documents are moradou.			
			1		
Electronic da	ata base consulted during the international search (name	of data base and, where practicable, sear	ch terms used)		
C. DOCUI	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT				
Category*	Citation of document, with indication, where app	ropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.		
A	WO, 98/41566, A (NIPPON STEEL CE	HEMICAL CO, LTD),	1-6		
	24 September, 1998 (24.09.98), Claims				
	& JP, 10-251407, A				
A	JP, 11-60734, A (SHOWA DENKO K.)	K.),	1-6		
	05 March, 1999 (05.03.99), Claims (Family: none)				
	(Talling (Talling))				
Furth	er documents are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.			
* Specia	al categories of cited documents: nent defining the general state of the art which is not	"T" later document published after the int priority date and not in conflict with	the application but cited to		
consid	nent defining the general state of the art which is not lered to be of particular relevance r document but published on or after the international filing	understand the principle or theory un	derlying the invention claimed invention cannot be		
date	ment which may throw doubts on priority claim(s) or which is	considered novel or cannot be considered novel or cannot be considered about the document is taken along the considered about the considered novel or cannot be considered novel or cannot	ered to involve an inventive		
cited t	to establish the publication date of another citation or other	"Y" document of particular relevance; the	e claimed invention cannot be ep when the document is		
"O" docum	nent referring to an oral disclosure, use, exhibition or other	combined with one or more other successful combination being obvious to a person	th documents, such on skilled in the art		
"P" docur	nent published prior to the international filing date but later the priority date claimed	"&" document member of the same paten			
Date of the	actual completion of the international search	Date of mailing of the international sea 16 May 2000 (16.05.	arch report		
02	May, 2000 (02.05.00)	To hay Book (moreon	٠		
Name and	mailing address of the ISA/	Authorized officer			
Jap	panese Patent Office	·			
Facsimile 1	No.	Telephone No.			

			•
			í
			c
			*
·			

A. 発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC))

Int. Cl' C08G77/38, 77/14, 77/06, C08L83/08

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC))

Int. Cl⁷ C08G77/38, 77/14, 77/06, C08L83/08

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、調査に使用した用語)

C. 関連する		
引用文献の	71四十十九年 カック かっかてい明まってしたは、アの明まってかてのまこ	関連する
カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	請求の範囲の番号
A	WO, 98/41566, A (NIPPON STEEL CHE MICAL CO, LTD)	1 – 6
	24. 9月. 1998 (24. 09. 98) Claims &JP, 10-251407, A	
A	JP, 11-60734, A (昭和電工株式会社) 5.3月.1999 (05.03.99) 特許請求の範囲 (ファミリーなし)	1 – 6

□ C欄の続きにも文献が列挙されている。

□ パテントファミリーに関する別紙を参照。

- * 引用文献のカテゴリー
- 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す もの
- 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 以後に公表されたもの
- 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 文献 (理由を付す)
- 「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
- 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

- の日の後に公表された文献
- 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって て出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理 論の理解のために引用するもの
- 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
- 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに よって進歩性がないと考えられるもの
- 「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日 02.05.00 国際調査報告の発送日 16.05.00 国際調査機関の名称及びあて先 特許庁審査官(権限のある職員) 4 J 7729 官 坂 初 男 印 軍便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号 電話番号 03-3581-1101 内線 3493

	AV			
			and the second s	
			is. Nasagaran salah	
				A STATE OF THE STA
		en eksylvania karantaria (h. 1921). Maria	u .	
	and the second of the second o			
				ing the second of the second
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
		e de la companya de		
	in the second of			
				n.
			en de la companya de La companya de la co	
				er Communication of the communication of the commun
		And the second s		45 <u>1</u>
. ,				

PATENT COOPERATION TREATY

PCT

NOTIFICATION OF ELECTION

(PCT Rule 61.2)

From the INTERNATIONAL BUREAU

Commissioner **US** Department of Commerce United States Patent and Trademark Office, PCT 2011 South Clark Place Room CP2/5C24 Arlington, VA 22202 **ETATS-UNIS D'AMERIQUE**

Date of mailing (day/month/year) 03 November 2000 (03.11.00)

in its capacity as elected Office

Applicant's or agent's file reference International application No. NTK00-1241 PCT/JP00/01955 Priority date (day/month/year) International filing date (day/month/year) 29 March 2000 (29.03.00) 30 March 1999 (30.03.99) **Applicant**

FUJIYAMA, Takeshi et al

1.	The designated Office is hereby notified of its election made:
	X in the demand filed with the International Preliminary Examining Authority on:
	10 October 2000 (10.10.00)
	in a notice effecting later election filed with the International Bureau on:
2.	The election X was
	was not
	made before the expiration of 19 months from the priority date or, where Rule 32 applies, within the time limit under Rule 32.2(b).

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland

Authorized officer

Diana Nissen

Facsimile No.: (41-22) 740.14.35

Telephone No.: (41-22) 338.83.38

			, m		en de la companya de			
				4				
	1 5 1							
			P.					
								-
			e jes					
		-						
		A Commence of the Commence of						
						,		
						2.3	ž.	
			A STATE OF THE STA					
			•					
		<i>`</i>	e e e e e e e e e e e e e e e e e e e					
		•						
		ر بر		A STATE OF THE STA				
		्री । इ.स.						
3 50 8								

Translation

PATENT COOPERATION TREATMENT PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

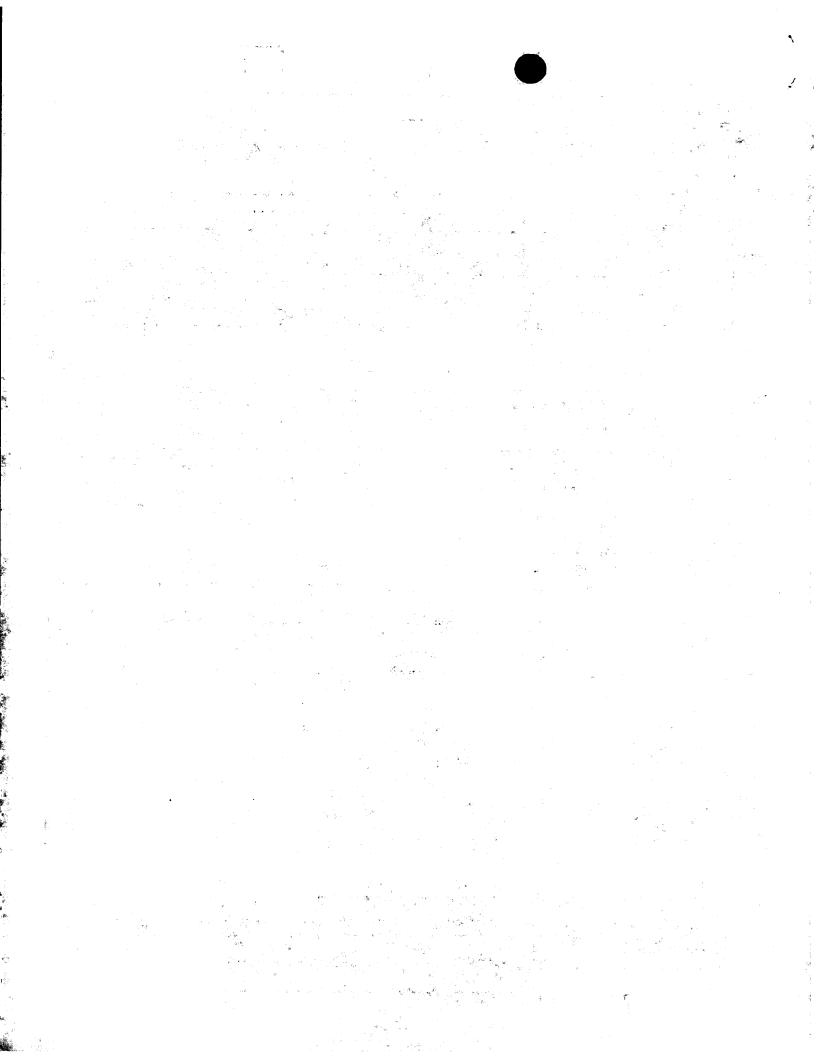
Applicant's or agent's file reference NTK00-1241	FOR FURTHER ACTIO	ON SeeNotificat Examination	tionofTransmittalofInternational Preliminary n Report (Form PCT/IPEA/416)	
International application No.	International filing date (a	lay/month/year)	Priority date (day/month/year)	
PCT/JP00/01955	29 March 2000 (29.03.00)	30 March 1999 (30.03.99)	
International Patent Classification (IPC) or C08G 77/38, 77/14, 77/06, C08	national classification and IP L 83/08	rc		
Applicant	NIPPON STEEL CHEM	IICAL CO., LT	TD.	
This international preliminary example and is transmitted to the applicant.	nination report has been prepaccording to Article 36.	pared by this Intern	national Preliminary Examining Authority	
2. This REPORT consists of a total o	of sheets, inc	luding this cover	sheet.	
This report is also accompanied by ANNEXES, i.e., sheets of the description, claims and/or drawings which have been amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority (see Rule 70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT). These annexes consist of a total of sheets.				
These dimenses consist of the				
 This report contains indications re 	lating to the following items:			
I Basis of the report	t ·			
II Priority				
III Non-establishmen	at of opinion with regard to no	ovelty, inventive s	step and industrial applicability	
IV Lack of unity of in	nvention			
Peasoned stateme		egard to novelty, i	nventive step or industrial applicability;	
VI Certain document	s cited			
Cortain defects in	the international application	•		
VII Certain defects in the international application VIII Certain observations on the international application				
Date of submission of the demand	Г	Date of completion	of this report	
10 October 2000 (10).10.00)	18	October 2000 (18.10.2000)	
Name and mailing address of the IPEA/JI	P A	Authorized officer		
Facsimile No.	ר	Telephone No.		

			.* ./
		-	

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT



I.	I. Basis of the report			
1.	With	regard to	the elements of the international application:*	
	\boxtimes	the inte	rnational application as originally filed	
		the desc	cription:	
	ш	pages	, as originally filed	
		pages	, filed with the demand	
		pages	, filed with the letter of	
	$\overline{}$			
		the clai	as originally filed	
		pages	, as amended (together with any statement under Article 19	
		pages	, filed with the demand	
		pages pages	, filed with the letter of	
Ì				
	Ш	the dra	as originally filed	
		pages		
Ì		pages	, filed with the demand	
		pages	, filed with the letter of	
١		the seque	ence listing part of the description:	
		pages	, as originally filed	
l		pages	, filed with the demand	
ì		pages	, filed with the letter of	
2.	44	nternationse element the lar	to the language, all the elements marked above were available or furnished to this Authority in the language in which and application was filed, unless otherwise indicated under this item. Into were available or furnished to this Authority in the following language which is: Inguage of a translation furnished for the purposes of international search (under Rule 23.1(b)). Inguage of publication of the international application (under Rule 48.3(b)).	
		or 55.	•	
3.	. With preli	iminary e	I to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international application, the international examination was carried out on the basis of the sequence listing:	
	님		ned in the international application in written form. ogether with the international application in computer readable form.	
	H		hed subsequently to this Authority in written form.	
Ì	H		hed subsequently to this Authority in computer readable form.	
	H		statement that the subsequently furnished written sequence listing does not go beyond the disclosure in the	
		intern	ational application as filed has been furnished.	
			statement that the information recorded in computer readable form is identical to the written sequence listing has furnished.	
4		The a	mendments have resulted in the cancellation of:	
ļ			the description, pages	
			the claims, Nos.	
Ì			the drawings, sheets/fig	
5	. <u> </u>	This re	eport has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered to go d the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).**	
	in ti and	his repo 70.17).	t sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to rt as "originally filed" and are not annexed to this report since they do not contain amendments (Rule 70.16	
1			ment sheet containing such amendments must be referred to under item 1 and annexed to this report.	



INTERNATIONAL PRELAMARY EXAMINATION REPORT

ational application No.

PCT/JP00/01955

citations and explanations supp	orting such statement		
Newsley OD	Oleima	1.6	YE
Novelty (N)	Claims	1-6	YE
Inventive step (IS)	Claims	1-6	YE NO
	Claims		NC
Industrial applicability (IA)	Claims	1-6	YE
	Claims		NC
Citations and explanations			

		`
·		
	,	
	·	

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re International Application of

Takeshi FUJIYAMA et al.

International Serial No.: PCT/JP00/01955 International filing date: March 29, 2000

For: Silicone Resins and Photosensitive Resin Compositions Containing The Same

VERIFICATION OF TRANSLATION

Honorable Commissioner of Patents and Trademarks Washington, D.C. 20231

Sir:

- I, Nobuyoshi TAKAHASHI, residing 504.52. Shimoyamaguchi, Hayama machi, Miura gun, Kanagawa ken, Japan, declare and state:
 - (1)that I know well both the Japanese and English languages;
 - (2)that I translated the above identified International Application from Japanese to English;
 - (3)that the attached English translation is a true and correct translation of the above identified International Application to the best of my knowledge and belief; and
 - that all statements made of my own knowledge are true and that all statements made on information and belief are believed to be true, and further that these statements are made with the knowledge that willful false statements and the like are punishable by fine or imprisonment, or both, under 18 USC 1001, and that such false statements may jeopardize the validity of the application or any patent issuing thereon.

Date: July 30, 2001

Nobujeshi Jakahashi Signature: Nobuyoshi TAKAHASHI

the control of the co

特 許 協 力 条 約

QU

PCT

国際予備審査報告

REC'D 0 6 NOV 2000 WIPO PCT

(法第12条、法施行規則第56条) [PCT36条及びPCT規則70]

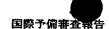
出願人又は代理人 の書類記号 NTK00-1241	今後の手続きについては、国際予備審査報告の送付通知(様式PCT/ IPEA/416)を参照すること。				
国際出願番号 PCT/JP00/01955	国際出願日 (日.月.年) 29.03.00 優先日 (日.月.年) 30.03.99				
国際特許分類 (IPC) Int. Cl ⁷ C08G77/38, 77/14, 77/06, C08L83/08					
出願人 (氏名又は名称) 新日鐵化学株	·式会社				
2. この国際予備審査報告は、この表知 この国際予備審査報告には、除 査機関に対してした訂正を含む	国際予備審査報告を法施行規則第57条 (PCT36条) の規定に従い送付する。 任を含めて全部で 3 ページからなる。 対属書類、つまり補正されて、この報告の基礎とされた及び/又はこの国際予備審 中明細書、請求の範囲及び/又は図面も添付されている。				
この附属書類は、全部で	(PCT規則70.16及びPCT実施細則第607号参照) この附属書類は、全部で ページである。 3. この国際予備審査報告は、次の内容を含む。				
I X 国際予備審査報告の基礎					
	Ⅲ				
IV 開の単一性の欠如					
V 図 PCT35条(2)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、それを裏付けるたの文献及び説明Ⅵ 回 ある種の引用文献					
VI 国際出願の不備					
VⅢ □ 国際出願に対する意見					
国際予備審査の請求書を受理した日 10.10.00	国際予備審査報告を作成した日 18.10.00				
名称及びあて先	特許庁審査官(権限のある職員) 4 J 7729				

坂 初 男

電話番号 03-3581-1101 内線

3 4 9 3

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

日本国特許庁 (IPEA/JP) 郵便番号100-8915 

国際出願番号 PCT/JP00/01955

I.	ı	国際予備審査	最告の基礎			-			
1. この国際予備審査報告は下記の出願書類に基づいて作成された。 (法第6条 (PCT14条) の規定に基づく命令に 応答するために提出された差し替え用紙は、この報告書において「出願時」とし、本報告書には添付しない。 PCT規則70.16,70.17)									
	X 出願時の国際出願書類								
		明細書 明細書 明細書	第 第 第		_ ページ、 _ ページ、 _ ページ、 _		寺に提出されたも 予備審査の請求書	・ ・ ・ ・ ・ と共に提出さ	れたもの 共に提出されたもの
İ		請求の範囲 請求の範囲 請求の範囲 請求の範囲	第 第 第 第 第		項、 項、 項、 	PCT	特に提出されたも 「19条の規定に 予備審査の請求書	基づき補正さ を共に提出さ	· · - -
[図面 図面 図面	第 第 第			′図、 国際子	Fに提出されたも 備審査の請求書	と共に提出さ	れたもの 共に提出されたもの
[明細書の配列 明細書の配列 明細書の配列	表の部分 第		ページ、 ページ、 ページ、		Fに提出されたも 備審査の請求書	と共に提出され	れたもの 共に提出されたもの
0	2. 上記の出願書類の言語は、下記に示す場合を除くほか、この国際出願の言語である。								
3.	この国際出願は、ヌクレオチド又はアミノ酸配列を含んでおり、次の配列表に基づき国際予備審査報告を行った。 □ この国際出願に含まれる書面による配列表 □ この国際出願と共に提出されたフレキシブルディスクによる配列表 □ 出願後に、この国際予備審査(または調査)機関に提出された書面による配列表 □ 出願後に、この国際予備審査(または調査)機関に提出されたフレキシブルディスクによる配列表 □ 出願後に提出した書面による配列表が出願時における国際出願の開示の範囲を超える事項を含まない旨の陳述書の提出があった □ 書面による配列表に記載した配列とフレキシブルディスクによる配列表に記録した配列が同一である旨の陳述書の提出があった。								
4. [[除された。	 項	ページ/図			
5. [_	れるので、そ	の補正がされ	補充欄に示した。なかったものと 考慮しなければ	:して作成し	った。(PCT	Γ規則70.2(c)	範囲を越えてさ この補正を含む	されたものと認めら g差し替え用紙は上



四际了佣 在 全報告		国際出願番号 PCT/JP00	0/01955
V. 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性 文献及び説明	についての法第12条	e (PCT35条(2)) に定める見	解、それを裏付ける
1. 見解			
新規性(N)	請求の範囲 ₋ 請求の範囲 ₋	1-6	
進歩性 (IS)	請求の範囲 _ 請求の範囲 _	1-6	
産業上の利用可能性 (IA)	請求の範囲 _ 請求の範囲 _	1-6	
2. 文献及び説明(PCT規則70.7)			V
請求の範囲1-6に記載されたシ 光性樹脂組成物は国際調査報告に 業者にとって自明なものでもない	/リコーン樹脂、 ニ列記されたいす [\] 。	その製造方法及びこれな [*] れの文献にも記載され [*]	を含有する感 ておらず、当

			·	
		·		
				1

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/JP00/01955

A. CLASS Int.	IFICATION OF SUBJECT MATTER C1 ⁷ C08G77/38, 77/14, 77/06., C0	8L83/08				
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC						
	SSEARCHED					
Minimum do Int.	Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) Int.Cl ⁷ C08G77/38, 77/14, 77/06, C08L83/08					
	ion searched other than minimum documentation to the e					
Electronic d	ata base consulted during the international search (name	of data base and, where practicable, sear	rch terms used)			
C. DOCU	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT					
Category*	Citation of document, with indication, where app	ropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.			
А	WO, 98/41566, A (NIPPON STEEL CF 24 September, 1998 (24.09.98), Claims	HEMICAL CO,LTD),	1-6			
A	& JP, 10-251407, A JP, 11-60734, A (SHOWA DENKO K.K.), 05 March, 1999 (05.03.99), Claims (Family: none)		1-6			
Furth	er documents are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.	`			
* Special categories of cited documents: "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier document but published on or after the international filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed Date of the actual completion of the international search O2 May, 2000 (02.05.00) "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited understand the principle or theory underlying the invention document of particular relevance; the claimed invention can considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document of particular relevance; the claimed invention can considered to involve an inventive step when the document of particular relevance; the claimed invention can considered to involve an inventive step when the document of particular relevance; the claimed document of particular relevance; the claimed invention can considered to involve an inventive step when the document of particular relevance; the claimed document of particular relevance; the claimed invention considered to involve an inventive step when the document of particular relevance; the claimed invention considered to involve an inventive step when the document of particular relevance; the claimed invention considered to involve an inventive step when the document of particular relevance; the claimed with one or more other such document of particular relevance; the claimed invention considered to involve an inventive step when the document of particular relevance; the claimed invention can considered to involve an inventive step when the document of particular relevanc			the application but cited to derlying the invention claimed invention cannot be ered to involve an inventive ere claimed invention cannot be ep when the document is h documents, such in skilled in the art a family			
Name and	mailing address of the ISA/ panese Patent Office	Authorized officer				
Facsimile No. Telephone No.						

	- ·			:	<u></u>
		·			
			•		

Translation

PATENT COOPERATION TREATMENT PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

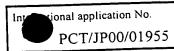
(PCT Article 36 and Rule 70)

Applicant's or agent's file reference NTK00-1241	FOR FURTHER ACTIO	N Examination	ionofTransmittalofInternational Preliminary Report (Form PCT/IPEA/416)
international application No. PCT/JP00/01955	International filing date (date 29 March 2000 (2	ay/month/year) 29.03.00)	Priority date (day/month/year) 30 March 1999 (30.03.99)
nternational Patent Classification (IPC) C08G 77/38, 77/14, 77/06, C	06L 63/00		
Applicant	NIPPON STEEL CHEM	IICAL CO., L	ID.
This international preliminary e and is transmitted to the application.	xamination report has been pre ant according to Article 36.	pared by this Inter	mational Preliminary Examining Authority
2. This REPORT consists of a tot This report is also accor	al of3 sheets, in	eets of the descrip	tion, claims and/or drawings which have been cations made before this Authority (see Rule
70.16 and Section 60 / 6	of a total ofshe		
	is relating to the following item:	s:	
I Basis of the re	port		
II Priority Non-establish	ment of opinion with regard to	novelty, inventive	e step and industrial applicability
In Lack of units	of invention		
v 🖂 citations and	explanations supporting of	atement	, inventive step or industrial applicability;
VI Certain docu			
	cts in the international applications on the international ap		
Date of submission of the demand			tion of this report
10 October 200	0 (10.10.00)		18 October 2000 (18.10.2000)
Name and mailing address of the II	PEA/JP	Authorized off	cer
1	·	Telephone No.	

Form PCT/IPEA/409 (cover sheet) (July 1998)

		· ;	
			•

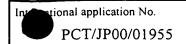
INTERNATIONAL PRELIM. ARY EXAMINATION REPORT



	ard to the elements of the	e international application:*
Z) the	e international applicatio	n as originally filed
i th	e description:	, as originally filed
		, as originally fried
		, inda with the zam
pa	ages	, filed with the letter of
T th	ne claims:	, as originally filed
 p;	ages	, as originary mod
p:	ages	, as amended (together with any statement under Article 19
p:		
p	ages	, filed with the letter of
T ti	he drawings:	, as originally filed
p	oages	Stad with the demand
•		,
-	pages	, filed with the letter of
_	listing port of	the description:
	•	, as originally flict
-		, med with the contract
_	pages pages	, filed with the letter of
H		ation furnished for the purposes of international search (under Rule 23.1(b)).
	the language of publicate the language of the train or 55.3). regard to any nucleot ninary examination was contained in the internation of the filed together with the internation subsequently	tion of the international application (under Rule 48.3(b)). Install the international application (under Rule 48.3(b)). Install the internation of the purposes of international preliminary examination (under Rule 55.2 and the internation of the and/or amino acid sequence disclosed in the international application, the internation carried out on the basis of the sequence listing: International application in written form. International application in computer readable form. To this Authority in written form.
	the language of publicate the language of the train or 55.3). regard to any nucleot ninary examination was contained in the internation of the filed together with the internation of the furnished subsequently furnished subsequently. The statement that the statement that the statement of the statement that the state	tide and/or amino acid sequence disclosed in the international application, the international application, the international application, the international application in written form. International application in computer readable form. It to this Authority in computer readable form. In the subsequently furnished written sequence listing does not go beyond the disclosure in the subsequently furnished.
	the language of publicate the language of the train or 55.3). regard to any nucleot ninary examination was contained in the international filed together with the infurnished subsequently furnished subsequently The statement that the international application. The statement that the been furnished. The amendments have the description, the claims, Nost the drawings, s	tion of the international application (under Rule 48.3(b)). Instation furnished for the purposes of international preliminary examination (under Rule 55.2 and tide and/or amino acid sequence disclosed in the international application, the international application in written form. International application in computer readable form. It to this Authority in written form. It to this Authority in computer readable form. In the subsequently furnished written sequence listing does not go beyond the disclosure in the subsequently furnished. It information recorded in computer readable form is identical to the written sequence listing heresulted in the cancellation of: It pages
With prelim	the language of publicate the language of the train or 55.3). regard to any nucleot ninary examination was contained in the international difference of the statement of the description, the claims, Nose the drawings, so this report has been ended the disclosure of the statement of the statement of the claims, of the claims, of the drawings, so the drawings, so the disclosure of the statement of the claims.	tion of the international application (under Rule 48.3(b)). Instation furnished for the purposes of international preliminary examination (under Rule 55.2 and tide and/or amino acid sequence disclosed in the international application, the international application in written form. International application in computer readable form. It to this Authority in written form. It to this Authority in computer readable form. The subsequently furnished written sequence listing does not go beyond the disclosure in the subsequently furnished. The information recorded in computer readable form is identical to the written sequence listing he resulted in the cancellation of: The resulted in the cancellation of: The pages

:1:





atement			
Novelty (N)	Claims	1-6	YE
	Claims		NC
Inventive step (IS)	Claims	1-6	YE
	Claims		NO
Industrial applicability (IA)	Claims	1-6	YE
	Claims		NC

2. Citations and explanations

The silicone resin, manufacturing method thereof and photosensitive resin composition containing the same disclosed in claims 1-6 are neither disclosed in any of the documents cited in the ISR nor obvious to a person skilled in the art.

. • ••



(法8条、法施行規則第40、41条) [PCT18条、PCT規則43、44]

出願人又は代理人 の書類記号 NTK00-1241	今後の手続きについては、国際調査報告の送付通知様式(PCT/ISA/220) 及び下記5を参照すること。				
国際出願番号 PCT/JP00/01955	国際出願日 (日.月.年) 29.03.00 優先日 (日.月.年) 30.03.99				
出願人(氏名又は名称)	新日鐵化学株式会社				
国際調査機関が作成したこの国際調査この写しは国際事務局にも送付される	査報告を法施行規則第41条(PCT18条)の規定に従い出願人に送付する。 る。				
この国際調査報告は、全部で 2	ページである。				
□ この調査報告に引用された先行	支術文献の写しも添付されている。 				
1. 国際調査報告の基礎 a. 言語は、下記に示す場合を除く □ この国際調査機関に提出さ	くほか、この国際出願がされたものに基づき国際調査を行った。 れた国際出願の翻訳文に基づき国際調査を行った。				
b. この国際出願は、ヌクレオチ この国際出願に含まれる書	ド又はアミノ酸配列を含んでおり、次の配列表に基づき国際調査を行った。 面による配列表				
□ この国際出願と共に提出さ	れたフレキシブルディスクによる配列表				
出願後に、この国際調査機	関に提出された書面による配列表				
1	関に提出されたフレキシブルディスクによる配列表				
	る配列表が出願時における国際出願の開示の範囲を超える事項を含まない旨の陳述				
	た配列とフレキシブルディスクによる配列表に記録した配列が同一である旨の陳述				
2. 請求の範囲の一部の調査を	ができない(第1欄参照)。				
3. 党明の単一性が欠如してい	へる(第Ⅱ欄参照)。				
4. 発明の名称は 🛛 🗓	類人が提出したものを承認する。				
□ 次1	こ示すように国際調査機関が作成した。				
	頭人が提出したものを承認する。				
国	Ⅲ欄に示されているように、法施行規則第47条(PCT規則38.2(b))の規定により 際調査機関が作成した。出願人は、この国際調査報告の発送の日から1カ月以内にこ 国際調査機関に意見を提出することができる。				
6. 要約書とともに公表される図は 第 図とする。 □ 出	、 願人が示したとおりである。				
	願人は図を示さなかった。				
本	図は発明の特徴を一層よく表している。				

and the second second

45

	四际侧卫	国外国初来出 C17 J1 C	0,0100
A. 発明の	属する分野の分類(国際特許分類(IPC))		
Int.	C1' C08G77/38, 77/14, 77/	/06, C08L83/08	
=======================================			
	行った分野 最小限資料(国際特許分類(IPC))		
	Cl ⁷ C08G77/38, 77/14, 77/	/06, C08L83/08	
最小限資料以外	外の資料で調査を行った分野に含まれるもの		
:			
国際調査で使用	用した電子データベース (データベースの名称、	調査に使用した用語)	
C. 関連する	ると認められる文献		
引用文献の		しきけ その関連する策匹の表示	関連する 請求の範囲の番号
カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連すると	とされ、ての関連する面別の収入	明小少配四少年万
. A	WO, 98/41566, A (NII) MICAL CO, LTD)		1 – 6
	24.9月.1998 (24.09. Claims &JP,10-251407,A	98)	
A	JP, 11-60734, A (昭和記 5.3月.1999 (05.03. 特許請求の範囲 (ファミリーなし)		1 — 6
□ C欄の続き	きにも文献が列挙されている。	□ パテントファミリーに関する別	川紙を参照。
もの 「E」国際出版 以後にな 「L」優先権 日本献(3 「O」「頭に。	のカテゴリー 車のある文献ではなく、一般的技術水準を示す 質日前の出願または特許であるが、国際出願日 公表されたもの 主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 くは他の特別な理由を確立するために引用する 理由を付す) よる開示、使用、展示等に言及する文献 質日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願	の日の後に公表された文献 「T」国際出願日又は優先日後に公表 て出願と矛盾するものではなく 論の理解のために引用するもの 「X」特に関連のある文献であって、 の新規性又は進歩性がないと考 「Y」特に関連のある文献であって、 上の文献との、当業者にとって よって進歩性がないと考えられ 「&」同一パテントファミリー文献	、発明の原理又は理 当該文献のみで発明 えられるもの 当該文献と他の1以 自明である組合せに
国際調査を完善	了した日 02.05.00	国際調査報告の発送日 16.0	
日本国	の名称及びあて先 国特許庁 (ISA/JP) 邸便番号100-8915	特許庁審査官(権限のある職員) 宮 坂 初 男 日	
	単便番号100-8913 駅千代田区鶴が関三丁目4番3号	電話番号 03-3581-1101	内線 3493

ŧ.

.

\$ 50